

旧特高受変電棟 発生物件リスト

No	品名	仕様	単位	数量	概算重量 Kg	備考
1	主ポンプリモート I / O 【D-RI/O】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	430	水処理仮置場
2	沈砂池設備シーケンスコントローラ【D-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	470	水処理仮置場
3	沈砂池ポンプ棟シーケンスコントローラ【D-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	470	水処理仮置場
4	砂ろ過SQC【S-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	510	水処理仮置場
5	消化設備シーケンスコントローラ【SQC-E1】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	540	水処理仮置場
6	光中継器箱【-】	屋内閉鎖型自立盤 750W×1400H×800D	面	1	150	水処理仮置場
7	B系送風機設備シーケンスコントローラ【E-SQC2】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
8	初沈リモートI/O盤【I/O-1】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
9	2系初沈リモートI/O盤【I/O-1】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
10	B系最初沈殿池設備シーケンスコントローラ【W1-RI/O】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
11	B系2水処理設備コントローラ【W-SQC-B2(1)】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
12	B系2水処理設備コントローラ【W-SQC-B2(2)】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
13	B系2最終沈殿池設備出力装置【W2-RI/O-B2】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
14	第1放流ポンプ設備コントローラ【HP-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
15	2系終池リモートI/O盤【I/O-3】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
16	A系終池シーケンスコントローラ【W3-I/O-A3】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
17	B系終池シーケンスコントローラ【W2-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	500	水処理仮置場
18	急速砂ろ過設備(1)シーケンスコントローラ【U-SQC-1】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
19	急速砂ろ過設備(1)シーケンスコントローラ2【U1-I/O】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場

旧特高受変電棟 発生物件リスト

No	品名	仕様	単位	数量	概算重量 Kg	備考
20	急速砂ろ過設備(2)シーケンスコントローラ【U-SQC-2】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
21	急速砂ろ過設備(2)シーケンスコントローラ2【U2-I/O】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
22	最終沈殿池シーケンスコントローラ【SQC1】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
23	A-3,4系終池入出力装置【W3-I/O-A2】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場
24	1,2号脱水機設備シーケンスコントローラ【OD-SQC-1】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
25	5,6号脱水機設備シーケンスコントローラ【J-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
26	汚泥脱水機シーケンスコントローラ【-】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
27	汚泥棟中央遠方監視制御 汚泥No4【FP-3】	屋内閉鎖型自立盤 600W×2350H×600D	面	1	200	水処理仮置場
28	汚泥棟中央遠方監視制御 汚泥焼却No2【FP-4】	屋内閉鎖型自立盤 600W×2350H×600D	面	1	200	水処理仮置場
29	汚泥棟中央遠方監視制御 汚泥焼却No5【FP-5】	屋内閉鎖型自立盤 600W×2350H×600D	面	1	200	水処理仮置場
30	No2シーケンサ補助盤【GP-2】	屋内閉鎖型自立盤 750W×2350H×820D	面	1	300	水処理仮置場
31	汚泥棟中央遠方監視制御 汚泥No1【DP-1】	屋内閉鎖型自立盤 625W×2350H×600D	面	1	300	水処理仮置場
32	汚泥棟中央遠方監視制御 汚泥No2【DP-2】	屋内閉鎖型自立盤 625W×2350H×600D	面	1	300	水処理仮置場
33	汚泥操作卓 受変電・濃縮・消化【BD-1】	コントロールディスク型 1500W×1000H×1050D	面	1	200	水処理仮置場
34	汚泥操作卓 薬注・脱水・返流水【BD-2】	コントロールディスク型 1500W×1000H×1050D	面	1	200	水処理仮置場
35	汚泥操作卓 1号焼却炉【BD-5】	コントロールディスク型 900W×1000H×1050D	面	1	150	水処理仮置場
36	汚泥操作卓 2号焼却炉【BD-6】	コントロールディスク型 900W×1000H×1050D	面	1	150	水処理仮置場
37	汚泥中継端子盤-1【VP-2】	屋内閉鎖型自立盤 850W×2350H×600D	面	1	400	水処理仮置場
38	焼却補助継電器盤-1【SP-3】	屋内閉鎖型自立盤 850W×2350H×600D	面	1	400	水処理仮置場

旧特高受変電棟 発生物件リスト

No	品名	仕様	単位	数量	概算重量 Kg	備考
39	焼却補助継電器盤-2 【SP-4】	屋内閉鎖型自立盤 850W×2350H×600D	面	1	400	水処理仮置場
40	汚泥処理TM/TC 汚泥No2 【UP-2】	屋内閉鎖型自立盤 625W×2350H×600D	面	1	300	水処理仮置場
41	2号汚泥焼却TM/TC 汚泥No1 【UP-3】	屋内閉鎖型自立盤 625W×2350H×600D	面	1	300	水処理仮置場
42	CRTディスク（監視操作） 【CRT-1】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	200	水処理仮置場
43	CRTディスク（監視操作） 【CRT-2】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	200	水処理仮置場
44	CRTディスク（監視操作） 【CRT-3】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	200	水処理仮置場
45	CRTディスク（LOG） 【CRT-L】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	200	水処理仮置場
46	CRTディスク（監視操作） 【CRT-4】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	300	水処理仮置場
47	ハードコピー-1【HC1】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	200	水処理仮置場
48	ハードコピー-2【HC2】	コントロールディスク型 830W×725H×1200D	面	1	200	水処理仮置場
49	操作卓（汚泥焼却）【SD-1】	コントロールディスク型 750W×725H×1100D	面	1	200	水処理仮置場
50	操作卓（汚泥焼却）【SD-2】	コントロールディスク型 750W×725H×1100D	面	1	200	水処理仮置場
51	ITV操作卓（汚泥焼却）【ID】	コントロールディスク型 750W×725H×1100D	面	1	200	水処理仮置場
52	工業計器盤(1)【AP】	屋内閉鎖型自立盤 1700W×2350H×1800D	面	1	1,500	水処理仮置場
53	工業計器盤(1)【AP】	屋内閉鎖型自立盤 900W×2350H×1800D	面	1	800	水処理仮置場
54	ロギングコントローラ1 【LOGCot1】	屋内閉鎖型自立盤 725W×1950H×900D	面	1	400	水処理仮置場
55	ロギングコントローラ2 【LOGCot2】	屋内閉鎖型自立盤 725W×1950H×900D	面	1	300	水処理仮置場
56	監視制御装置【C-SQC1】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×900D	面	1	400	水処理仮置場
57	中央監視室リモートI/O【I/O-1】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×900D	面	1	300	水処理仮置場

旧特高受変電棟 発生物件リスト

No	品名	仕様	単位	数量	概算重量 Kg	備考
58	受変電設備シーケンスコントローラ【B-SQC】	屋内閉鎖型自立盤 725W×2350H×800D	面	1	350	水処理仮置場
59	特高受変電引込断路器	89R11	台	1	850	水処理仮置場
60	特高受変電引込断路器	89R12	台	1	850	水処理仮置場
61	特高受変電引込断路器	89R21	台	1	850	水処理仮置場
62	特高受変電引込断路器	89R22	台	1	850	水処理仮置場
63	No1主変圧器一次断路器	89T1	台	1	750	水処理仮置場
64	No2主変圧器一次断路器	89T2	台	1	750	水処理仮置場
65	避雷器引込断路器	89L	台	1	850	水処理仮置場
66	検電器	-	台	1	10	水処理仮置場
67	No 1 特高受電遮断器	52R1	台	1	3,700	水処理仮置場
68	No 2 特高受電遮断器	52R2	台	1	3,700	水処理仮置場
69	No 1 主変圧器一次遮断器	52T1	台	1	3,700	水処理仮置場
70	No 2 主変圧器一次遮断器	52T2	台	1	1,700	水処理仮置場
71	避雷器	3 × LA	組	1	630	水処理仮置場
72	変流器 (No 2 主変圧器一次)	3 × CT	組	1	795	水処理仮置場
73	No2主変圧器	3 Φ77/3.3 k V4000kVA	台	1	9,600	水処理仮置場
74	1号中継端子盤【A-LP1】	屋内閉鎖型自立盤 W650 D1200 H2350	面	1	700	水処理仮置場
75	変圧器盤【A-LP2】	屋内閉鎖型自立盤 W650 D1200 H2350	面	1	800	水処理仮置場
76	1号保護継電器盤【A-LP3】	屋内閉鎖型自立盤 W900 D1200 H2350	面	1	800	水処理仮置場
77	特高監視操作盤【A-LP 4】	屋内閉鎖型自立盤 W1000 D1200 H2350	面	1	1,500	水処理仮置場
78	2号保護継電器盤【A-LP 5】	屋内閉鎖型自立盤 W950 D1200 H2350	面	1	800	水処理仮置場
79	No1主変2次饋電盤【A-HP 1】	屋内閉鎖型自立盤 W850 D1200 H2350	面	1	1,200	水処理仮置場
80	No2主変2次饋電盤【A-HP 2】	屋内閉鎖型自立盤 W850 D1200 H2350	面	1	1,200	水処理仮置場

旧特高受変電棟 発生物件リスト

No	品名	仕様	単位	数量	概算重量 Kg	備考
81	空気圧縮機盤	屋内閉鎖型自立盤 W650 D400 H1600	面	1	100	水処理仮置場
82	圧縮空気発生装置	-	式	1	1,450	水処理仮置場
83	動力照明電源盤【3 DP1】	屋内閉鎖型自立盤 W750 D600 H2350	面	1	500	水処理仮置場
84	特高受変電設備入出力装置 【A-RI/】	屋内閉鎖型自立盤 W750 D900 H2350	面	1	1,000	水処理仮置場
85	特高接地端子盤【A-ETB】	屋内閉鎖型自立盤 W600 D250 H900	面	1	100	水処理仮置場
86	碍子 壁貫通ブッシング	-	式	1	3,690	水処理仮置場
87	フェンス	-	式	1	300	水処理仮置場
88	鋼製架台類	-	式	1	3,500	水処理仮置場
89	ケーブル類 (2号焼却炉棟、溶融棟、ホッパー棟)		式	1	15,000	2号焼却炉棟他
90	ケーブル類 (溶融棟)	CV2c×325sq (R6特高除却)	式	1	1,900	溶融棟 R6-7特高除却
	合計				83,945	
	鋼材等	配電盤等			67,045	電気65：67,045kg 特高解体： -kg
	銅線	電線ケーブル			16,900	電気65：15,000kg 特高解体：1,900kg